

Strat fotosensibil pe bază de polimer carbazolic, care conține poli-N-epoxipropilcarbazol (PEPC) sau copolimer carbazolil-etilmetacrilat:octilmetacrilat (CEM:OMA) sensibilizat cu 12...15% mas. de 2,4,7-trinitrofluorenonă (2,4,7-TNF) și 5,0...50,0% mas. de tetrahidroxifalocianină de zinc sau cobalt, grosimea stratului fotosensibil fiind de 2,0...6,0 μm .